

高エネルギーイオンによる非金属の電子励起効果

Electronic excitation effects on non-metals by high-energy ions

松波 紀明¹⁾

Noriaki MATSUNAMI

左高 正雄²⁾、岡安 悟²⁾

Masao SATAKA, Satoru OKAYASU

¹⁾名古屋大学

²⁾原子力機構

(要約)

原子力科学研究所タンデム加速器からの高エネルギー重イオンビームを用いて研究を行った。電子励起機構の解明を目指し、平成18年度(下期)では窒化物(A1N, Si₃N₄)、酸化(Cu₂O, Al-doped ZnO)等の非金属を用いて、高エネルギーイオン照射に伴う電子励起スペッタリング率、電子構造(電気・光学特性など)変化、原子構造変化(結晶粒配向整列など)を求めた。

キーワード：電子励起効果、窒化物、酸化物、高エネルギーイオン、電子・原子構造変化

1. 目的

電子構造の異なる種々の窒化物、酸化物等の非金属の物性変化に対する電子励起効果の有無及び電子励起効果の効率の目安となるスペッタリング率、電子・原子構造変化などを系統的に調べる。電子励起効果の効率とバンドギャップ、電子格子結合の強さ、電気伝導度などの電子構造・物性値との相関及び電子励起による原子変位機構解明を目的とする。

2. 方法

スペッタリング粒子を炭素薄膜に捕集し、イオンビームラザフォード後方散乱分析法により定量する方法(炭素薄膜捕集法)を用い、電子励起スペッタリング率を求める。さらに電気・光学測定法を用い電子構造変化を、X線回折法を用い原子構造変化を調べる。

3. 研究成果

現在までに、12種類の酸化物および2種類の窒化物のスペッタリング率を求めた。この結果スペッタリング率が弹性衝突に基づく計算値より10～1000倍、即ち電子励起効果の寄与が大きいこと(電子励起スペッタリング)、スペッタリング率が電子的阻止能に超線形的に依存すること、スペッタリング率の大きい物質のバンドギャップが大きいことを見出した。これらの結果の一部を固体内原子衝突国際会議2006にて発表した。またAl-doped ZnOの電子構造変化を求めた(a)。

4. 結論・考察

電子励起スペッタリングの試料依存性が得られ、電子励起原子変移変位機構解明に向けて展開中であり、バンドギャップの重要性、電子励起機構として多重励起子モデルを提案している。また、結晶粒配向整列(b)、電子構造変化に対する電子励起機構を考察中である。

5. 引用(参照)文献等

- (a) O. Fukuoka, N. Matsunami, M. Tazawa, T. Shimura, M. Sataka, H. Sugai, S. Okayasu, Irradiation effects with 100 MeV Xe ions on optical properties of Al-doped ZnO films, Nucl. Instrum. Meth. B250(2006)295.
- (b) N. S. Shinde, N. Matsunami, T. Shimura, M. Sataka, S. Okayasu, T. Kato, M. Tazawa, Alignment of grain orientation in polycrystalline-SiO₂ films induced by high-energy heavy ions, Nucl. Instrum. Meth. B245(2006)231.